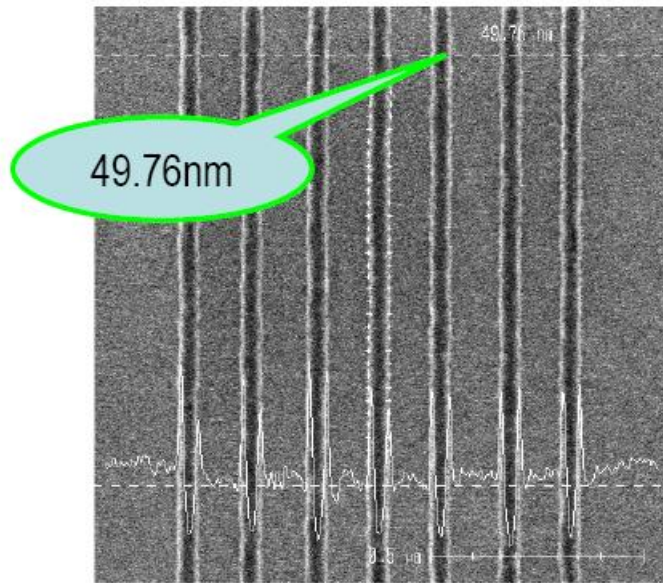


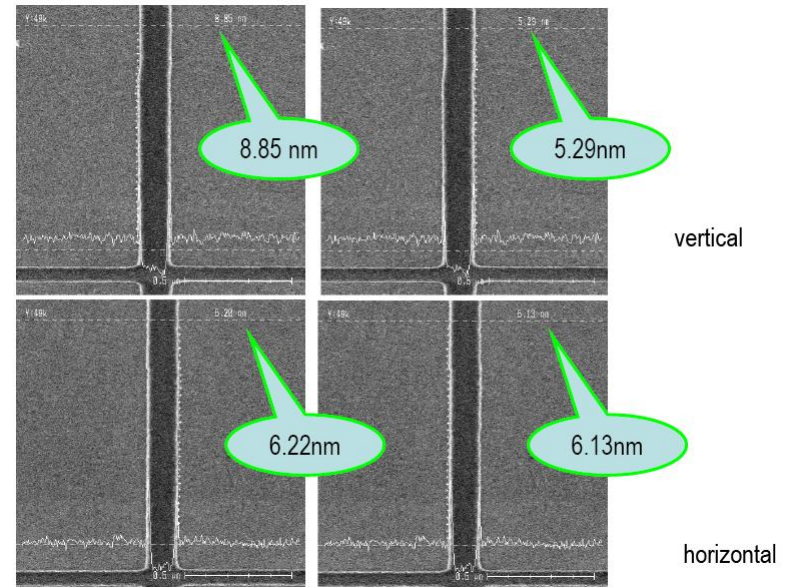
# 可變形束電子束曝光機 技術資料

**NAR Labs**

項目	規格	TestResults
解析度	$\leq 50$ nm	V 47.43nm/H 45.36nm
線寬準確性	$\leq 30$ nm	1.6 nm / 5.0 nm
線寬均勻性	$\leq 20$ nm	V 9nm / H 8nm
邊緣粗糙度	$\leq 15$ nm	V 4.52nm/3.70nm H 7.03nm/6.52 nm
多層對準準確度	$\leq 40$ nm	X 17nm/Y 15nm



解析度  $\leq 50$  nm 的光阻線



邊緣粗糙度  $\leq 15$  nm 的光阻線